[Note]

www.whxb.pku.edu.cn

# m-4-m型 Gemini 表面活性剂对铂电极上 亚甲蓝吸附溶出伏安行为的影响

潘慎敏 周 芹 赵发琼\* 曾百肇 (武汉大学化学与分子科学学院,武汉 430072)

**摘要:** 在 0.050 mol·L<sup>-1</sup>磷酸盐缓冲溶液(PBS)中(pH=6.4), 亚甲蓝(MB)在铂电极上于-0.2 V产生一对不明显的 伏安峰. 当向溶液中加入阳离子型 Gemini 表面活性剂 BrC<sub>16</sub>H<sub>33</sub>N<sup>+</sup>(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>-N<sup>+</sup>(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>C<sub>16</sub>H<sub>33</sub>Br, BrC<sub>12</sub>H<sub>25</sub>N<sup>+</sup>(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>-N<sup>+</sup>(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>C<sub>12</sub>H<sub>25</sub>Br或 BrC<sub>6</sub>H<sub>17</sub>N<sup>+</sup>(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>-N<sup>+</sup>(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>C<sub>6</sub>H<sub>17</sub>Br后, 亚甲蓝的氧化峰显著增高, 还原峰降低, 氧化 还原峰峰电位均正移, 这和表面活性剂与 MB 在电极表面的协同吸附有关. 联接基团相同的 Gemini 表面活 性剂, 其影响程度随烷基链的增长而逐渐增强. 增大表面活性剂的浓度, MB 的氧化峰先升高后缓慢降低. 如当 BrC<sub>16</sub>H<sub>33</sub>N<sup>+</sup>(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>-N<sup>+</sup>(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>C<sub>16</sub>H<sub>33</sub>Br-的浓度为 15 μmol·L<sup>-1</sup> H, 5 μmol·L<sup>-1</sup> MB 的氧化峰峰电流达到最大值. 此外, 溶液 pH 值和富集电位等对 MB 及表面活性剂的吸附亦有影响.

关键词: Gemini 表面活性剂; 亚甲蓝; 吸附-溶出伏安法; 铂电极 中图分类号: O647

# Influence of m-4-m Structured Gemini Surfactants on the Adsorption-Stripping Voltammetric Behavior of Methylene Blue on a Platinum Electrode

PAN Shen-MinZHOU QinZHAO Fa-Qiong\*ZENG Bai-Zhao(College of Chemistry and Molecular Sciences, Wuhan University, Wuhan430072, P. R. China)

**Abstract:** In 0.050 mol·L<sup>-1</sup> phosphate buffer solution (pH=6.4), methylene blue (MB) exhibited a pair of small peaks at about -0.2 V on a platinum electrode. In the presence of m-4-m structured Gemini surfactants, such as Br<sup>-</sup>C<sub>16</sub>H<sub>33</sub>N<sup>+</sup>-(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>-N<sup>+</sup>(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>C<sub>12</sub>H<sub>25</sub>Br<sup>-</sup>, and Br<sup>-</sup>C<sub>8</sub>H<sub>17</sub>N<sup>+</sup>(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>-N<sup>+</sup>-(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>C<sub>12</sub>H<sub>25</sub>Br<sup>-</sup>, and Br<sup>-</sup>C<sub>8</sub>H<sub>17</sub>N<sup>+</sup>(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>-N<sup>+</sup>-(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>C<sub>8</sub>H<sub>17</sub>Br<sup>-</sup>, the anodic peak of MB grew rapidly but the cathodic peak decreased, and the peak potentials moved in positive direction due to the associated adsorption of Gemini surfactants and MB on the electrode surface. The influence of Gemini surfactants increased with their length of alkyl chain growing. When their concentrations were enhanced, the anodic peak increased firstly and then lowered. For Br<sup>-</sup>C<sub>16</sub>H<sub>33</sub>N<sup>+</sup>(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>-N<sup>+</sup>(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>C<sub>16</sub>H<sub>33</sub>Br<sup>-</sup> the anodic peak of 5 µmol·L<sup>-1</sup> MB achieved the maximum when its concentration was 15 µmol·L<sup>-1</sup>. In addition, solution pH and accumulation potential also showed effect on their adsorption behavior.

Key Words: Gemini surfactants; Methylene blue; Adsorption-stripping voltammetry; Platinum electrode

亚甲蓝(MB)是一种吩噻嗪衍生物,具有解毒性能,可用于人血浆的消毒和一些皮肤病的治疗,临床 上也可用于亚硝酸盐及芳香胺类药物中毒而引起的 高铁血红蛋白症的治疗<sup>[1]</sup>.亚甲蓝易与其它物质结合, 其氧化还原可逆性好且伴有颜色变化,因而常被用作中介体或促进剂等,以用于生物分子等的作用机理研究和含量检测<sup>[2-4]</sup>.亚甲蓝的电化学行为与所用电极材料有关,其在汞<sup>[5]</sup>、铂<sup>[6]</sup>、金<sup>[7]</sup>和银<sup>[89]</sup>电极上的

Received: October 27, 2006; Revised: December 26, 2006; Published on Web: April 21, 2007.

 $\label{eq:corresponding} \ensuremath{^*\text{Corresponding author. Email: zhaofq@chem.whu.edu.cn; Tel: +8627-87219324.}$ 

国家自然科学基金(20173040)资助项目

C Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica

电化学行为均有研究报道.近年来,亚甲蓝和表面活性剂的相互作用也引起了一些研究者的兴趣.因为通过亚甲蓝和表面活性剂相互结合时的颜色变化或氧化还原参数的改变可用来方便地研究表面活性剂的相关性质与降解情况等.如 Umemura 等<sup>[10]</sup>就以亚甲蓝作探针实现了阴离子表面活性剂的测定.

Gemini 型表面活性剂是一类具有双亲油、亲水 基的两亲物质.与一般的表面活性剂相比,它有许多 特殊的物理化学性质,如低临界胶束浓度、超低界面 张力、良好的润湿性等.Gemini型表面活性剂在电化 学领域得到了较广泛的研究和应用<sup>[11-14]</sup>.如 Sirieix-Plenet 等<sup>[11]</sup>将阳离子 Gemini 表面活性剂用于膜电 极的制备,所得电极稳定性好,可用于 Gemini 阳离 子表面活性剂的测定.Achouri 等<sup>[13]</sup>探讨了 Geminis 对铁的抗腐蚀作用的影响.我们曾用电中性的邻苯 二酚为探针考察了阳离子 Gemini 表面活性剂在金 电极表面的吸附情况,发现它们在金电极表面的吸 附基本符合 Langmuir 吸附模型<sup>[14]</sup>.本文则根据阳离 子型 Gemini 表面活性剂存在下,亚甲蓝在铂电极上 的吸附溶出伏安行为的变化,阐述了 m-4-m 型表面 活性剂在铂电极表面的吸附情况及其影响因素.

# 1 实验部分

# 1.1 实验仪器

电化学实验在 CHI 660B 电化学工作站(上海辰 华公司,上海)上进行.实验采用三电极系统,其中铂 电极为工作电极,饱和甘汞电极(SCE)为参比电极, 铂丝为对电极.溶液的 pH 值通过 Mettler-Toledo 320-s pH 计(中国,上海)测量和调节.

# 1.2 实验试剂

Gemini 表面活性剂 Br<sup>-</sup>C<sub>16</sub>H<sub>33</sub>N<sup>+</sup>(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>-N<sup>+</sup>-(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>C<sub>16</sub>H<sub>33</sub>Br<sup>-</sup>(C<sub>16</sub>-C<sub>4</sub>-C<sub>16</sub>), Br<sup>-</sup>C<sub>12</sub>H<sub>25</sub>N<sup>+</sup>(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>-N<sup>+</sup>-(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>C<sub>12</sub>H<sub>25</sub>Br<sup>-</sup>(C<sub>12</sub>-C<sub>4</sub>-C<sub>12</sub>), Br<sup>-</sup>C<sub>8</sub>H<sub>17</sub>N<sup>+</sup>(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>-N<sup>+</sup>-(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>C<sub>8</sub>H<sub>17</sub>Br<sup>-</sup>(C<sub>8</sub>-C<sub>4</sub>-C<sub>8</sub>)等均根据文献合成和提纯, 其溶液用二次蒸馏水配制.盐酸亚甲蓝(上海第三化 学试剂公司), 用蒸馏水配成 0.010 mol·L<sup>-1</sup> 储备液. 其它试剂为分析纯或者化学纯, 实验用水为二次蒸 馏水.

## 1.3 实验方法

实验前,用 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 悬浮液将 Pt 电极抛光成镜面, 用二次蒸馏水冲洗干净后再超声清洗 3 min. 然后 将电极置于溶液中,于-0.4 V 电位下富集 60 s 后进 行循环伏安扫描,扫描速度为 0.1 V·s<sup>-1</sup>. 完成一次测 试后,将铂电极依次置于磷酸盐缓冲溶液 PBS (0.10 mol·L<sup>-1</sup>)和蒸馏水中超声 1-2 min,再在空白 PBS 中 扫描 10 圈,以除去电极表面的吸附物质,使电极再 生.实验测试前,电解质溶液均经通氮除氧 5 min. 所有实验均在室温下进行.

# 2 结果与讨论

#### 2.1 亚甲蓝在铂电极上的伏安曲线

如图 1 所示, 在空白 PBS 溶液中铂电极在此电 位范围内不产生伏安峰. 当向溶液中加入亚甲蓝后, 于-0.20 V 出现一对小的氧化还原峰. 该峰对称性 好, 具有表面波特性. 显然它是由吸附在铂电极上的 亚甲蓝的氧化还原所致. 亚甲蓝的异相还原反应通 常被认为是中间伴随一快速质子转移的两个连续一 电子反应. 由于界面电子转移速率较快, 因而在伏安 图上往往只出现一对氧化还原峰<sup>[8,15]</sup>. 其电极反应可 表示如下:



若再向溶液中加入 Gemini 表面活性剂 C<sub>16</sub>-C<sub>4</sub>-C<sub>16</sub>, 得到的氧化还原峰的峰电位(*E*<sub>pa</sub>, *E*<sub>pc</sub>)分别为 0.12 V 和-0.20 V(图1c).由于Gemini表面活性剂在此电位 区间没有氧化还原峰产生(图略),因此该峰系亚甲蓝 产生.由图可知, C<sub>16</sub>-C<sub>4</sub>-C<sub>16</sub>存在条件下,亚甲蓝的氧 化峰峰电流(*i*<sub>pa</sub>)显著增大,还原峰峰电流(*i*<sub>pc</sub>)降低,且





**Fig.1 Voltammograms of MB on platinum electrode** solution condition: (a) 0.050 mol·L<sup>-1</sup> PBS, (b) 0.050 mol·L<sup>-1</sup> PBS+  $5 \mu \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{MB}$ , (c) 0.050 mol·L<sup>-1</sup> PBS+ $5 \mu \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{MB}$ + $10 \mu \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$  $C_{16}$ - $C_4$ - $C_{16}$ ; scan rate: 100 mV·s<sup>-1</sup>; accumulation potential ( $E_d$ ):-0.4 V; accumulation time ( $t_d$ ): 60 s





氧化峰和还原峰的峰电位均正移,峰电位差增大,说明电极过程的可逆性变差.根据峰高和峰面积的大小,可知表面活性剂 C<sub>16</sub>-C<sub>4</sub>-C<sub>16</sub> 使 MB 的富集量增大10 倍左右.

改变扫描速度(v), MB的氧化峰峰高相应发生变 化,且i<sub>pa</sub>与v呈线性关系(图2),回归方程为i<sub>pa</sub>=0.14+ 6.11v(r=0.999),表明MB的电极过程仍受吸附控制. 与此同时,峰电位亦稍有移动,说明电子传递速率不 够快.

# 2.2 表面活性剂的作用机制

Gemini 表面活性剂对 MB 伏安行为的影响与 表面活性剂在电极表面的吸附有关.如图3所示,将 在含 MB 和 C<sub>16</sub>-C<sub>4</sub>-C<sub>16</sub> 的溶液中扫描过的电极放入 空白 PBS 溶液中扫描至亚甲蓝的峰消失后,再将其 放入不含表面活性剂的 MB 溶液中扫描, 所得 MB 的伏安曲线与有表面活性剂时的相似,只是峰电流 稍小而已. 若将 Pt 电极先在含表面活性剂的溶液中 浸泡一会,然后在不含表面活性剂的 MB 溶液中扫 描,也可观察到类似现象.这说明,在空白溶液中扫 描时,亚甲蓝逐渐脱附,但表面活性剂仍吸附在 Pt 电极表面.在富集电位处还原态的 MB 与吸附在电 极表面的 C16-C4-C16 发生疏水性相互作用, 使其在电 极表面的吸附量大大增加. 当进行阳极化扫描时, 富 集的还原态 MB 被氧化,产生较大的氧化峰.由于 氧化态的 MB 因质子化而荷正电, 它与吸附在电极 表面的阳离子表面活性剂之间存在静电排斥作用, 因此相应的还原峰峰电流和峰面积都远比氧化峰 小. C16-C4-C16 在使 MB 的富集量增大的同时, 对它 的电子传递有一定阻碍作用,以致 MB 的峰正移, 可逆性降低. 据此, 有 C16-C4-C16存在时, MB 的电极



# 图 3 铂电极在不同溶液中的伏安图 Fig.3 Voltammograms of platinum electrode in different solutions

a) 0.050 mol·L<sup>-1</sup> PBS+5  $\mu$ mol·L<sup>-1</sup> MB; b) 0.050 mol·L<sup>-1</sup> PBS+ 5  $\mu$ mol·L<sup>-1</sup> MB+10  $\mu$ mol·L<sup>-1</sup> C<sub>16</sub>-C<sub>4</sub>-C<sub>16</sub>; c) 0.050 mol·L<sup>-1</sup> PBS after the electrode undergoing a potential scan in 0.050 mol·L<sup>-1</sup> PBS+5  $\mu$ mol·L<sup>-1</sup> MB+10  $\mu$ mol·L<sup>-1</sup> C<sub>16</sub>-C<sub>4</sub>-C<sub>16</sub>. Other conditions are the same as in Fig.1.

## 反应可表示为,

#### $(MB_{red}-Surf)_{ad}+2e^-+H^+\rightarrow MB_{ox}+(Surf)_{ad}$

## 2.3 不同表面活性剂对峰电流的影响

与 C<sub>16</sub>-C<sub>4</sub>-C<sub>16</sub> 的情况相似, C<sub>12</sub>-C<sub>4</sub>-C<sub>12</sub> 和 C<sub>8</sub>-C<sub>4</sub>-C<sub>8</sub> 的加入也使亚甲蓝的氧化峰增大,还原峰变小,峰电位正移(图4),但它们的影响要小一些.三种表面活性剂对亚甲蓝氧化峰峰电流和峰电位影响大小的顺序为 C<sub>16</sub>-C<sub>4</sub>-C<sub>16</sub>> C<sub>12</sub>-C<sub>4</sub>-C<sub>12</sub>> C<sub>8</sub>-C<sub>4</sub>-C<sub>8</sub>. 这与它们的表面活性强弱相关. 烷基链较长的表面活性剂的表面活性较强,其在电极表面的吸附也较强,因此对 MB在电极表面的吸附量等的影响较大. 但并非烷基链越长其产生的这种影响越大,有研究表明,当表面活性剂的烷基链为 C<sub>16</sub>H<sub>33</sub> 时,其增敏作用最为明显<sup>[12]</sup>.这可能与表面活性剂的吸附量和 cmc 的变化有关,



图 4 不同种类表面活性剂溶液中 MB 的循环伏安图 Fig.4 Voltammograms of MB in solutions containing 10 µmol·L<sup>-1</sup>C<sub>8</sub>-C<sub>4</sub>-C<sub>8</sub> (a), C<sub>12</sub>-C<sub>4</sub>-C<sub>12</sub> (b), and C<sub>16</sub>-C<sub>4</sub>-C<sub>16</sub> (c)

这与金电极表面的吸附情况类似[14].

图 5 所示为表面活性剂浓度对 MB 氧化峰的 影响. 当 C16-C4-C16 的浓度较低时, MB 的氧化峰高 随之增大. 当 C16-C4-C16 的浓度为 15 µmol·L-1 时, 5 µmol·L<sup>-1</sup> MB 的氧化峰峰电流达到最大. 随后, 随 C16-C4-C16浓度增加,峰电流开始回落. 与氧化峰不 同,还原峰则随着 C16-C4-C16 浓度增加持续变小甚至 消失(图略). 这与 C16-C4-C16 在 Pt 电极表面的吸附量 和吸附状态变化有关. 浓度低时 C16-C4-C16 的吸附量 随浓度增大而增加, MB 的吸附量随之增大.此时, 与一般表面活性剂类似[16,17], C16-C4-C16倾向水平吸附 在固液界面.浓度高时,它在界面上倾向形成聚集体 或垂直吸附,吸附膜变得比较致密,对 MB 的富集 产生一定阻碍作用. 当然, 表面活性剂对溶液中 MB 的有效浓度的影响也不可忽视. 与此同时, 膜致密性 增加使电极表面荷的正电荷增加,因而还原峰持续 减小. MB 的峰高随 C12-C4-C12 和 C8-C4-C8 浓度增大 而增大,最后基本保持不变.这有别于 C16-C4-C16 的 情况.这两种表面活性剂烷基链相对较短,它们在电 极表面的吸附较弱,当其浓度到一定值后,其吸附量 基本保持不变, MB 的富集量也趋于稳定. 可能由于 它们所形成的吸附膜不象 C16-C4-C16 的那么紧密,因 此, MB 富集量没有出现随它们吸附量的增加而降 低的现象. 由此看出, C12-C4-C12 和 C8-C4-C8 在铂电 极表面的吸附与金电极类似,可用 Langmuir 吸附模 型加以解释<sup>[14]</sup>, 而 C<sub>16</sub>-C<sub>4</sub>-C<sub>16</sub> 在铂电极表面的吸附与 金电极上有所不同,不能简单地用 Langmuir 吸附模 型来说明,其吸附模式尚待进一步研究.

#### 2.4 pH 对峰电流的影响



图 5 表面活性剂浓度对 MB 氧化峰峰电流的影响 Fig.5 Plots of *i*<sub>pa</sub> of MB against the concentration of surfactants

 $C_{16}-C_{4}-C_{16}$  ( $\blacksquare$ ),  $C_{12}-C_{4}-C_{12}$  ( $\bigcirc$ ),  $C_{8}-C_{4}-C_{8}$  ( $\blacktriangle$ ); other conditions are the same as in Fig.1.





如图 6 所示, 在酸性条件下, 随溶液 pH 值增加, MB 的氧化峰峰电流不断增大, 于 pH=6.4 时达到最 大, 随后, 氧化峰峰电流逐渐减小. 这一现象与还原 态 MB 的质子化有关. 当溶液的 pH 值小于其离解 常数时(pK<sub>a</sub>=5.6), 还原态 MB 由于质子化而荷正电. 这样, 它与吸附在电极表面的阳离子型 Gemini 表面 活性剂之间既存在静电排斥作用, 又存在疏水的协 同吸附作用, 而后者占据主导地位. 当溶液的 pH 值





大于5.6 时,其与表面活性剂分子间的作用主要是疏水性作用,富集量继续增大.至于溶液 pH 值大于 6.4 后 MB 氧化峰峰电流的回落,这可能与电极反应速度减慢(氢离子浓度减小)以及 OH-的竞争吸附 等有关.

MB 的氧化峰峰电位( $E_{ps}/V$ )随溶液 pH 值的增加不断负移,二者之间的关系为  $E_{ps}=0.042-0.030$ pH (r=0.997)(图 6). 这表明 H<sup>+</sup>参与了反应,该电极反应仍然是一个 2 电子 1 质子反应. 由此可见,表面活性剂的作用主要是改变反应物和产物在 Pt 电极表面的吸附,而对电化学反应机制基本没有影响.

#### 2.5 富集电位与时间对峰电流的影响

当富集电位 *E*<sub>d</sub> 从 0 V 到-0.5 V 变化时, MB 的 *i*<sub>pa</sub> 逐渐增加; 当其小于-0.5 V 时 MB 的 *i*<sub>pa</sub> 则减小 (图 7A). 然而, 开路富集的效果并不明显, 这表明静 电作用在 MB 的吸附过程中起到了一定作用. 由于 还原态 MB 在此 pH 条件下呈中性, 因此静电作用 应主要是加快溶液中的 MB(即氧化态 MB)和阳离 子表面活性剂在电极表面的聚集. 前者在电极表面 聚集并迅速还原, 后者则通过其与 MB 的协同作用 增大还原态 MB 的富集量. 随着富集时间 *t*<sub>d</sub> 的增加, MB 的 *i*<sub>pa</sub> 不断增大, 当富集时间超过 60 s 时, 5 μmol·L<sup>-1</sup> MB 的峰电流基本保持不变(图 7B). 可见, 这时 MB 在 Pt 电极表面的吸附已达饱和.

# 3 结 论

阳离子型 Gemini 表面活性剂 C<sub>16</sub>-C<sub>4</sub>-C<sub>16</sub>、C<sub>12</sub>-C<sub>4</sub>-C<sub>12</sub>和 C<sub>8</sub>-C<sub>4</sub>-C<sub>8</sub>可吸附在铂电极表面,从而促进亚甲 蓝在铂电极上的吸附聚集,使其氧化峰峰电流显著 增大,峰电位正移.Gemini 表面活性剂在铂电极上 的吸附与其结构及浓度紧密相关.当联接基团相同时,烷基链增长,其在电极表面的吸附量增大,对亚 甲蓝氧化还原峰的影响也越明显.对 C<sub>16</sub>-C<sub>4</sub>-C<sub>16</sub> 而 言,当其浓度较低时,MB 的吸附量随浓度增加而增

大,当达到一定浓度后,则逐渐降低.对 C<sub>12</sub>-C<sub>4</sub>-C<sub>12</sub>和 C<sub>8</sub>-C<sub>4</sub>-C<sub>8</sub>来说, MB 的富集量随它们的浓度增大而增加,最后趋于稳定.

#### References

- Harris, F.; Chatfield, L. K.; Phoenix, D. A. *Current Drug Targets*, 2005, 6(5): 615
- 2 Lin, X. Q.; Chen, J.; Chen, Z. H. Electroanalysis, 2000, 12(4): 306
- Han, S. B.; Zhu, M.; Yuan, Z. B.; Li, X. *Biosensors & Bioelectronics*, 2001, 16(1–2): 9
- 4 Liu, B. H.; Liu, Z. J.; Chen, D. D.; Kong, J. L.; Deng, J. Q. Fresenius J. Anal. Chem., 2000, 367(6): 539
- 5 Honeychurch, M. J. J. Electroanal. Chem., 1998, 445(1-2): 63
- 6 Svetlicic, V.; Zutic, V.; Clavilier, J.; Chevalet, J. J. Electroanal. Chem., 1985, 195(2): 307
- 7 Zutic, V.; Svetlicic, V.; Clavilier, J.; Chevalet, J. J. Electroanal. Chem., 1987, 219(1–2): 183
- 8 Nicolai, S. H. D.; Rodrigues, P. R. P.; Agostinho, S. M. L.; Rubim,
   J. C. J. Electroanal. Chem., 2002, 527: 103
- 9 Zhao, J.; Zhao, F. Q.; Chen, Z. Y.; Zeng, B. Z. *Electroanalysis*, 2005, 17(12): 1071
- Umemura, T.; Kasuya, Y.; Odake, T.; Tsunoda, K. Analyst, 2002, 127(1): 149
- Sirieix-Plenet, J.; Turmine, M.; Letellier, P. *Talanta*, **2003**, **60**(5): 1071
- 12 Zhao, F. Q.; Huang, L. J.; Zeng, B. Z.; Pang, D. W. Electrochem. Commun., 2004, 6: 319
- El Achouri, M.; Infante, M. R.; Izquierdo, F.; Kertit, S.; Gouttaya,
  H. M.; Nciri, B. *Corrosion Science*, 2001, 43(1): 19
- 14 Li, J. W.; Zhao, F. Q.; Zeng, B. Z. Acta Phys. -Chim. Sin., 2006, 22
  (2): 249 [李江文,赵发琼,曾百肇. 物理化学学报, 2006, 22(2): 249]
- Svetlicic, V.; Tomaic, J.; Zutic, V.; Chevalet, J. J. Electroanal. Chem., 1983, 146: 71
- 16 Davidovic, A.; Tabakovic, I.; Davidovic, D.; Duic, L. J. Electroanal. Chem., **1990**, **280**(2): 371
- Kiraly, Z.; Findenegg, G. H. J. Phys. Chem. B, 2003, 107(45): 12492